

## Установки прямого экспонирования MIVA Technologies



**Производитель:**  
MIVA Technologies

**Цена:**  
Цена по запросу

### Описание

Установки прямого экспонирования MIVA Technologies серий 1212L MW/ 1225L MW/1250L MW/2012L MW предназначены для формирования топологии проводящего рисунка печатной платы непосредственно на фоторезисте или защитной паяльной маске, нанесённых на заготовку печатной платы. В них применяется уникальная технология оптического мультиплексирования, позволяющая формировать рисунок с высоким разрешением за один цикл. Новое поколение контроллеров позволяет точно дозировать энергию засветки по всей ширине полосы. Встроенная камера позволяет выполнять совмещение экспонируемых слоев по уже существующим структурам на подложке, а также

измерять линейные отклонения методом захвата реперных точек и калибровать систему.

Благодаря четырем мощным ультрафиолетовым светодиодам в источнике излучения установки прямого экспонирования MIVA серий 1212L MW/ 1225L MW/1250L MW/2012L MW позволяют работать со всеми типами фоточувствительных материалов, применяемых в производстве печатных плат на сегодняшний день.